Publication number: 08-101395

Date of publication of application: 16.04.1996

Int.CI.

G02F 1/1339

G02F

Application number: 06-237054

Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Date of filing: 30.09.1994

Inventor:

SHINSENJI SATORU 10

NAITOU ATSUKATSU

PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

15 [Abstract]

25

PURPOSE: To prevent deterioration or decomposition of a liquid crystal by UV rays and to provide a display element having high uniformity in the display by including a process of irradiating both electrode substrates with UV rays through a mask having a specified pattern and a filter which cuts UV rays in a wavelength region under a specified wavelength.

CONSTITUTION: (a) A UV-curing sealing material 3 containing benzoin isobutylether as a photoinitiator is formed into a specified pattern on a first electrode substrate 1. (b) Then a liquid crystal 4 is dropped to the surface of the first electrode substrate 1 surrounded with the sealing material 3, while a spacer to control the gap is distributed on a second substrate 2 opposite to the first

substrate. (c) Further, the first and second electrode substrates 1, 2 are laminated in vacuum. (d) The both electrode substrates 1, 2 (substrate 9 as a whole) are irradiated with UV rays from a UV lamp 8 through a mask 6 having a specified pattern and a filter 7 which cuts UV rays in the wavelength region under specified wavelength.

[Claims]

- 1. A fabrication method for a liquid crystal display device, comprising:
- a process for forming an ultraviolet (UV) hardening sealant on a first electrode substrate in a predetermined pattern;
- a process for dropping liquid crystals on the surface of the substrate surrounded by the sealant;
- a process for installing a spacer for gap control on a second electrode substrate opposite to the first electrode substrate;
- a process for bonding the first and second electrode substrates in a vacuum; and
 - a process for interposing a mask having a predetermined pattern and a filter for cutting ultraviolet (UV) rays having a wavelength less than a specific wavelength between the bonded first and second electrode substrates, and irradiating UV rays on those substrates.

15

10

- 2. The method of claim 1, wherein the UV hardening sealant includes a photo-initiator.
- 3. The method of claim 1 or 2, wherein an absorption wavelength of a photo-initiator included in the UV hardening sealant is a wavelength that is longer than the specific wavelength.
 - 4. The method of claim 2 or 3, wherein the photoinitiator of the UV hardening sealant is benzoin isobutyl ether.

5. The method of any of claims 1 to 4, wherein the filter is selected from a UV absorption glass, a deposition filter having a semiconductor material deposited on a transparent substrate, and a multilayer filter having thin films laminated on a transparent substrate.

5

[Title of the Invention]

Fabrication method for liquid crystal display device

[Detailed Description of the Invention]

[Field of the Invention]

The present invention is related to a fabrication method for a liquid crystal display device.

[Description of the Prior Art]

15

10

A fabrication method for a liquid crystal display device by a prior art liquid crystal dropping method will now be explained with reference to Figure 2. As illustrated in Figure 2, a ultraviolet (UV) hardening sealant 3 is formed on a first electrode substrate 1 (Process (a)). Afterwards, while a liquid crystal 4 is dropped at a region surrounded by the sealant 3, a spacer 5 is dispersed over a second electrode substrate 2 facing the first electrode substrate (Process (b)). The first and second electrode substrates 1 and 2 are bonded in vacuum (Process (c)). The bonded substrate 9 is then irradiated with UV rays from a UV lamp 8 through a mask 6, and the sealant 3 is hardened (Process (d)). Consequently, a liquid crystal display device is fabricated.

[Problems to be Solved by the Invention]

In the prior art method, when a liquid crystal which is deteriorated and discomposed by UV rays is used as a material of the liquid crystal 4, a liquid crystal material adjacent to a peripheral area of the sealant 3 is disadvantageously deteriorated or discomposed by UR rays leaked from the mask 6. Further, if the liquid crystal material adjacent to the circumferential portion of the sealant 3 is deteriorated or discomposed, display inferiority of the display for the liquid crystal display device may occur. In a fabrication method by a liquid crystal dropping method, the present invention aims to provide a fabrication method for a liquid crystal display device capable of obtaining a liquid crystal display device with high display uniformity even if the liquid crystal deteriorated or discomposed by US rays is used.

[Means for Solving the Problem]

20

To achieve the above object of the present invention, a fabrication method for a liquid crystal display device includes: a process for forming a ultraviolet (UV) hardening sealant on a first electrode substrate in a predetermined pattern; a process for dropping a liquid crystal on the surface of the substrate surrounded by the sealant; a process for installing a spacer for controlling a gap on a second electrode substrate opposite to the first electrode substrate; a process for bonding the first and second electrode substrates in vacuum; and a process for interposing a mask having a predetermined pattern and a filter for intercepting UV rays having a wavelength less than a specific wavelength between the bonded first and second electrode substrates, and irradiating UV rays on those substrates. In the construction, the UV hardening sealant preferably includes a photoinitiator. Further,

in the construction, an absorption wavelength of the photoinitiator of the UV hardening sealant is preferably longer than the specific wavelength. In the construction, the photoinitiator of the UV hardening sealant is preferably benzoin isobutyl ether. Furthermore, in the construction, the filter is preferably one selected from on a UV absorption glass, a deposition filter that a semiconductor is deposited on a transparent substrate and a multilayer filter that thin films are laminated on the transparent substrate.

[Operation]

device according to the present invention, the filter can cut UV rays with a wavelength other than the UV rays with a specific wavelength for hardening the UV hardening sealant. As a result, the UV hardening sealant can efficiently be hardened. In addition, an UV irradiation amount leaked on the liquid crystal from the mask can be remarkably reduced and the liquid crystal can be prevented from being deteriorated or discomposed by UV rays. Therefore, in the fabrication method for dropping the liquid crystal, even if the liquid crystal deteriorated or discomposed by the UV rays is used, it is possible to obtain a liquid crystal display

By such the constructed fabrication method for a liquid crystal display

20

15

10

[Embodiment of the Invention]

device having uniformity and high display characteristic.

Hereinafter, a fabrication method for a liquid crystal display device according to the present invention will be explained with reference to Figure 1 illustrating one preferred embodiment. As illustrated in Figure 1, a UV hardening sealant 3 including a photoinitiator, namely, benzoin isobutyl ether (absorption

wavelength: 360nm) is formed on a first electrode substrate 1 in a predetermined pattern (Process (a)). Next, while a liquid crystal 4 is dropped on a surface of the first electrode substrate 1 surrounded by the sealant 3, a spacer 5 for controlling a gap is dispersed over a second electrode substrate 2 opposite to the first electrode substrate 1 (Process (b)). The first and second electrode substrates are bonded with each other in vacuum (Process(c)). A mask 6 having a predetermined pattern and a filter 7 (Toshiba glass UV-35: cutting a wavelength under 320nm) for cutting UV rays with a wavelength less than a specific wavelength are interposed between the bonded first and second electrode substrates (the whole is referred to as a substrate 9), and UV rays from a UV lamp 8 are irradiated on the substrate 9 (Process (d)). As a result, a liquid crystal display device is fabricated.

Thus, it has been checked in a test for the uniformity of such the constructed liquid crystal display device that a uniform display can be achieved over the whole display panel of the liquid crystal display device even including the peripheral area of the sealant 3. Furthermore, it has also been checked in a test for light display that a liquid crystal display device with high uniformity is being fabricated. On the contrary, as shown in the prior art, in case of a liquid crystal display device fabricated without a filter, this display uniformity has not been achieved.

15

20

That is, in the present invention, the filter 7 transmits only UV rays having wavelength more than 320nm including a specific wavelength (e.g., UV having wavelength of 360nm) required for hardening the sealant 3, and cuts UV rays with a wavelength less than 320nm. As a result, an amount of UV rays leaked from the mask 6 can remarkably be reduced as compared with the prior art embodiment, and the liquid crystal can extremely be prevented from being deteriorated or

discomposed by UV rays at the peripheral area of the sealant 3. Therefore, display uniformity any inferiority can be achieved over the whole display panel of the liquid crystal display device.

Furthermore, even if the benzoin isobutyl ether has been used as the photoinitiator of UV hardening seal resin in the embodiment of the present invention, the same effect can be obtained by using other photoinitiator to thus use a filter set by the absorption wavelength of the other photoinitiator. In addition, even if the UV absorption glass (Toshiba Glass) has been used as the filter 7, the same effect as that can be obtained by using a UV cutoff filter such as the deposition filter that a semiconductor is deposited on a transparent substrate like glass or a multilayer filter that thin films are laminated on the transparent substrate.

[Effect of the Invention]

10

15

As described so far, by the fabrication method for the liquid crystal display device according to the present invention, the filter can cut off UV rays of wavelength other than the UV ray of a specific wavelength for hardening the UV hardening sealant, whereby the hardening efficiency of the UV hardening sealant can not be lowered, the UV irradiation amount by the leakage toward the liquid crystal by the mask can remarkably be reduced, and deterioration or discomposition of the liquid crystal by UV rays can be prevented. Therefore, a liquid crystal display device with high uniformity and high display characteristics can be obtained even if the liquid crystal deteriorated or discomposed by UV rays is used in the fabrication method for dropping the liquid crystal.

[Brief Description for the Drawing]

Figure 1 illustrates a preferred embodiment for a fabrication method for a liquid crystal display device according to the present invention.

Figure 2 illustrates a fabrication method for a liquid crystal display device according to the prior art.

[Explanation for Reference Symbol]

- 1 first electrode substrate
- 2 second electrode substrate
- 3 sealant
- 10 4 liquid crystal

5

- 5 spacer
- 6 mask
- 7 filter
- 8 UV lamp

(19) B本国特許厅 (J P) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-101395

(43)公開日 平成8年(1996)4月16日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 F	1/1339	505			
	1/13	101			

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 3 頁)

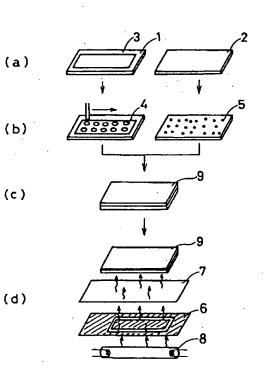
(21)出願番号	特願平6-237054	(71)出願人 000005821	
		松下電器産業株式会社	
(22)出願日	平成6年(1994)9月30日	大阪府門真市大字門真1006番地	
•		(72)発明者 秦泉寺 哲	
		大阪府門真市大字門真1006番地 松	下電器
		産業株式会社内	
•		(72)発明者 内藤 温勝	
• •		大阪府門真市大字門真1006番地 松	下電器
	•	産業株式会社内	
-	•	(74)代理人 弁理士 池内 寛幸 (外1名)	

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法

(57)【要約】

【目的】 基板上に液晶を滴下する製造方法において、 紫外線で劣化・分解する液晶を用いた場合でも、表示均 一性の高い液晶表示素子の製造方法を得る。

【構成】 周辺を紫外線硬化型シール材3で囲まれた第 1の電極基板1上に液晶4を滴下し、相対向する第2の 電極基板2とを真空中で貼合わせ、マスク6及び特定波 長以下の波長の紫外線をカットするフィルター7を通し て紫外線を照射し、シール材3を硬化させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の電極基板上に紫外線硬化型シール 材を所定のパターンに形成する工程と、

シール材で囲まれた基板表面に液晶を滴下する工程と、 前記第1の電極基板に相対向する第2の電極基板にギャ ップ制御用のスペーサー設ける工程と、

前記第1及び第2の電極基板を真空中で貼合わせる工程

貼合わされた第1及び第2の電極基板に、所定のパター ンを有するマスク及び特定波長以下の波長の紫外線をカー10 ットするフィルターを介して、紫外線を照射する工程と を具備する液晶表示素子の製造方法。

【請求項2】 紫外線硬化型シール材は、光開始剤を含 むことを特徴とする請求項1記載の液晶表示素子の製造 方法。

【請求項3】 紫外線硬化シール材の光開始剤の吸収波 長は、前記特定波長よりも波長が長いことを特徴とする 請求項1又は2記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項4】 紫外線硬化シール材の光開始剤は、ベン ゾインイソプチルエーテルである請求項2又は3記載の 20 液晶表示素子の製造方法。

【請求項5】 フィルターは、紫外線吸収ガラス、透明 基板上に半導体を蒸着した蒸着フィルター及び薄膜を積 層した多層型フィルターから選択されたいずれかである 請求項1から4のいずれかに記載の液晶表示素子の製造 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶表示素子の製造方 法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の液晶滴下法による液晶表示素子の 製造方法を図2を用いて説明する。図2において、第1 の電極基板1上に紫外線硬化型シール材3を形成し (工 程(a))、次にシール材3で囲まれた領域に液晶4を 滴下すると共に、対向する第2の電極基板2にスペーサ 5を散布する(工程(b))。第1及び第2の電極基板 1及び2を真空中で貼合せ(工程(c))、貼合せた基 板9にマスク6を通して紫外線ランプ8の紫外線を照射 し、シール材3を硬化させる(工程(d))。その結 果、液晶表示素子が製造される。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の方法におい て、液晶4の材料として紫外線により劣化・分解するよ うな液晶を用いた場合、シール材3の周辺部近傍の液晶 材料が、マスク6から漏れる紫外線により劣化したり分 解するという問題点があった。また、シール材3の周辺 部近傍の液晶材料劣化したり分解すると、液晶表示素子 の表示均一性が得られないという問題点を派生させてい

線により劣化・分解するような液晶を用いた場合でも、 表示均一性の高い液晶表示素子が得られる液晶表示素子 の製造方法を提供することを目的とする。

[0004]

【問題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の液晶表示素子の製造方法は、第1の電極基 板上に紫外線硬化型シール材を所定のパターンに形成す る工程と、シール材で囲まれた基板表面に液晶を滴下す る工程と、前記第1の電極基板に相対向する第2の電極 基板にギャップ制御用のスペーサー設ける工程と、前記 第1及び第2の電極基板を真空中で貼合わせる工程と、 貼合わされた第1及び第2の電極基板に、所定のパター ンを有するマスク及び特定波長以下の波長の紫外線をカ ットするフィルターを介して、紫外線を照射する工程と を具備する。上記構成において、紫外線硬化型シール材 は、光開始剤を含むことが好ましい。また、上記構成に おいて、紫外線硬化シール材の光開始剤の吸収波長は、 前記特定波長よりも波長が長いことが好ましい。また、 上記構成において、紫外線硬化シール材の光開始剤は、 ベンゾインイソプチルエーテルであることが好ましい。 また、上記構成において、フィルターは、紫外線吸収ガ ラス、透明基板上に半導体を蒸着した蒸着フィルター及 び薄膜を積層した多層型フィルターから選択されたいず れかであることが好ましい。

[0005]

【作用】以上のように構成された本発明の液晶表示素子 の製造方法によれば、フィルターにより、紫外線硬化型 シール材を硬化させるための特定波長の紫外線以外の波 長の紫外線がカットされる。そのため、紫外線硬化型シ *30* . ール材の硬化効率が低下することはない。また、マスク からの液晶への漏れによる紫外線照射量が激減し、液晶 の紫外線による劣化・分解を防止することができる。従 って、液晶を滴下する製造方法においても、紫外線で劣 化・分解する液晶を用いた場合でも、均一で表示特性の 高い液晶表示素子を得ることができる。

[0.006]

【実施例】本発明の液晶表示素子の製造方法を、その好 適な一実施例を示す図1を参照しつつ説明する。図1に おいて、第1の電極基板1に光開始剤ベンゾインイソブ チルエーテル (吸収波長:360nm) を含む紫外線硬 化型シール材3を所定のパターンに形成する (工程 (a))。次に、シール材3で囲まれた第1の電極基板 1の表面に液晶4を滴下すると共に、相対向する第2の 電極基板2にギャップ制御用のスペーサー5を散布する (工程(b))。さらに、第1及び第2の電極基板1及 び2を真空中で貼合わせる(工程(c))。貼合わせた 第1及び第2の電極基板1及び2(全体を基板9とす る) に所定のパターンをもつマスク6及び特定波長以下 の波長の紫外線をカットするフィルター?(東芝ガラス た。本発明は液晶滴下法による製造方法において、紫外 50 製UV-35:波長320nm以下カット)を介して、

3

紫外線ランプ8により紫外線を照射する(工程(d))。その結果、液晶表示素子が製造される。

【0007】以上のようにして製造された液晶表示素子の均一性評価を行ったところ、シール材3の周辺も含め、液晶表示装置の表示パネル全面において、むらのない均一な表示が得られた。また、点灯表示評価を行なった結果、高い均一性を持つ液晶表示素子が作製されていることが確認された。一方、従来の方法のように、フィルターを設けないで製造した液晶表示装置の場合、このような均質な表示は得られなかった。

【0008】すなわち、本発明では、シール材3を硬化させるために必要なの特定波長(例えば波長360nm 紫外線)を含む320nm以上の波長の紫外線のみフィルター7を透過し、波長320nm以下の紫外線はフィルター7によりカットされている。そのため、マスク6から漏れる紫外線の量は、従来例と比較して激減し、シール材3の周辺部における液晶の紫外線により劣化・分解はきわめて少なくなる。そのため、液晶表示素子の表示パネル全面においてむらのない均一な表示が得られる。

【0009】なお、本実施例では紫外線硬化型シール樹脂の光開始剤としてベンゾインイソプチルエーテルを用いたが、他の光開始剤を用い、その光開始剤の吸収被長に合わせたフィルターを用いても、同様の効果が得られる。また、フィルター7としてUV吸収ガラス(東芝ガラス製)を用いたが、ガラス等の透明基盤に半導体を蒸着した蒸着フィルターや薄膜を積層した多層膜型フィル

ター等のような紫外線カットフィルターを用いても、同様の効果が得られる。

[0010]

【発明の効果】以上のように、本発明の液晶表示素子の 製造方法によれば、フィルターにより、紫外線硬化型シ ール材を硬化させるための特定波長の紫外線以外の波長 の紫外線がカットされので、紫外線硬化型シール材の硬 化効率を低下させることなく、マスクからの液晶への漏 れによる紫外線照射量を激減させ、液晶の紫外線による 劣化・分解を防止することができる。従って、液晶を滴 下する製造方法においても、紫外線で劣化・分解する液 晶を用いた場合でも、均一で表示特性の高い液晶表示素 子を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶表示素子の製造方法の好適な一実 施例を示す工程図

【図2】従来の液晶表示素子の製造方法を示す工程図 【符号の説明】

1 :第1の電極基板

20 2 :第2の電極基板

3 :シール材

4 :液晶

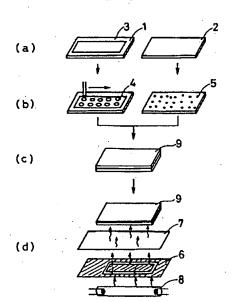
5 :スペーサ

6 :マスク

7 :フィルター

8 : 紫外線ランプ

[図1]



[図2]

